Searching PAJ





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-058999

(43)Date of publication of application: 06.03.2001

(51)Int.Cl.

CO7F 15/00 B01J 31/24 CO7B 53/00 CO7C 29/145 CO7C 33/46 // CO7B 61/00 CO7M 7:00

(21)Application number: 2000-182023

(71)Applicant: NIPPON SODA CO LTD

(22)Date of filing:

16.06.2000

(72)Inventor: OOOKA HIROHITO

INOUE TSUTOMU

(30)Priority

Priority number: 11169984

Priority date: 16.06.1999

Priority country: JP

(54) RUTHENIUM COMPOUND AND PRODUCTION OF OPTICALLY ACTIVE ALCOHOL COMPOUND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new ruthenium compound having excellent catalytic asymmetric reduction activity, useful for producing an optically active alcohol, by making the compound include an optically active phosphine and an optically active or racemic diamine as ligands.

SOLUTION: This compound is represented by the formula: RuXY(PR1R2 R3)n[R4R5C(NR6R7)-R8R9C(NR10R11)]m [X and Y are each H or an anion; R1 to R3 are each a (substituted)alkyl, a (substituted) cycloalkyl, a (substituted) aralkyl or the like; any of R1 to R3 are each an optically active group; R4 to R11 are each H, a (substituted)alkyl, a (substituted)alkenyl, a (substituted) crcloalkyl, a (substituted)aralkyl or a (substituted)aryl; n and m are each 0-4] such as RuH2 (tris-[3-(1R)-1-methoxyethyl]phenyl]phosphine)2-(s,s)- diphenylethylenediamine. The compound of the formula is obtained by properly reacting a phosphine ligand with a diamine ligand and a ruthenium compound.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2001-58999

(P2001 - 58999A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001.3.6)

(21)出願番号 特顧2000-182023(P2000-182023) (71)出顧人 000004307 日本曹達株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2章 (72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特顧平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16)	(参考)
C 0 7 B 53/00 C 0 7 B 53/00 B C 0 7 C 29/145 33/46 33/46 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 21 頁) 易 (全 21 頁) 易 (21)出願番号 特願2000-182023(P2000-182023) (71)出願人 000004307 日本曹違株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2年 (22)出願日 平成12年6月16日(2000. 6. 16) 東京都千代田区大手町2丁目2年 (31)優先権主張番号 特願平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999. 6. 16) 会社小田原研究所内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本 神奈川県小田原市高田345 日本	
C 0 7 C 29/145 33/46 第査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 21 頁) 易 (21)出願番号 特顧2000-182023(P2000-182023) (71)出願人 000004307 日本曹違株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2年 (22)出願日 平成12年6月16日(2000.6.16) 東京都千代田区大手町2丁目2年 (31)優先権主張番号 特願平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) 会社小田原研究所内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	
33/46 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 21 頁) 長 (21)出願番号 特願2000-182023(P2000-182023) (71)出願人 000004307 日本曹達株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2年 (72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特願平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本 (73)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本 (74)発明者 井上 勉 (74)発明者 井上 勉 (74)発明者 井上 勉 (74)発明者 井上 勉 (74)発明者 日本 (74)発明者 (74)采明者 (74)采明者 (74)采明者 (74)采用者 (74)采用者 (74)采用者 (7	
審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 21 頁) 最 (21)出願番号 特顧2000-182023(P2000-182023) (71)出願人 000004307 日本曹達株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2年 (72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特顧平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) 会社小田原研究所内 (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先権主張国 日本 (JP)	
(21)出願番号 特願2000-182023(P2000-182023) (71)出願人 000004307 日本曹達株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2章 (72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特願平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) 会社小田原研究所内 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	
(22)出顧日 平成12年6月16日(2000.6.16) 東京都千代田区大手町2丁目25 (72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特顧平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) 会社小田原研究所内 (33)優先権主張国 日本 (JP) (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	終頁に続く
(22)出顧日 平成12年6月16日(2000.6.16) 東京都千代田区大手町2丁目2年 (72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特顧平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) 会社小田原研究所内 (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本 (32)優先権主張国 日本 (JP)	
(72)発明者 大岡 浩仁 (31)優先権主張番号 特願平11-169984 (32)優先日 平成11年6月16日(1999.6.16) (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 大岡 浩仁 会社小田原研究所内 (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	
(31) 優先権主張番号 特顧平11-169984 神奈川県小田原市高田345 日本 (32) 優先日 平成11年6月16日(1999. 6. 16) 会社小田原研究所内 (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	番1号
(32) 優先日 平成11年 6 月16日 (1999. 6. 16) 会社小田原研究所内 (33) 優先権主張国 日本(JP) (72) 発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	
(33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 井上 勉 神奈川県小田原市高田345 日本	r 曹達株式
神奈川県小田原市高田345 日本	
会社小田原研究所内	r 曹達株式
(74)代理人 100108419	
弁理士 大石 治仁	

(54) [発明の名称] ルテニウム化合物及び光学活性アルコール化合物の製造法

(57) 【要約】

【課題】不斉源として入手容易な光学活性ホスフィン及びジアミンを配位子とするルテニウム化合物、及び該化合物を用いる光学活性アルコール類の製造方法を提供する。

【解決手段】RuXY (PR¹ R² R³) $_{n}$ {R⁴ R⁵ C (NR⁶ R⁷) $_{n}$ - R⁸ R⁹ C (NR¹⁰ R¹¹)] $_{n}$ {式中、X、Yは、水素原子又はアニオンを表し、R¹ , R² , R³ は、置換基を有していてもよい(アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基)を表し、R¹ , R² , R³ のうち、少なくとも一つは光学活性基である。R⁴ ~ R¹¹ は、水素原子、置換基を有していても良い(アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基)を表し、R⁴ 又はR⁵ と、R⁸ 又はR⁹ とが結合して環を形成してもよい。n,mは、0又は1~4の整数を表す。)で表されるルテニウム化合物、及び該化合物を用いる光学活性アルコールの製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式 (1): RuXY ($PR^1 R^2 R^3$) [$R^4 R^5 C (NR^6 R^7)$ — $R^8 R^9 C (NR^{10} R^{11})]_{a} (1)$

{式中、X、Yは、それぞれ独立して、水素原子又はア ニオンを表し、

 R^1 , R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、置換基を有し ていてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいシ クロアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル 基又は置換基を有していてもよいアリール基を表し、R $, R^2, R^3$ のうち、少なくとも一つは光学活性基で ある。 $R^4 \sim R^{11}$ は、それぞれ独立して、水素原子、置 換基を有していても良いアルキル基、置換基を有してい ても良いアルケニル基、置換基を有していても良いシク ロアルキル基、置換基を有していても良いアラルキル基 又は置換基を有していても良いアリール基を表し、

又、R⁴とR⁵のいずれかと、R⁸とR⁹のいずれかとが 結合して環を形成してもよい。 n, mは、それぞれ独立 して、0又は1~4の整数を表す。) で表されるルテニ ウム化合物。

【請求項2】

 $R^{8} R^{9} C (NR^{10} R^{11})]$ (1)

(式中、X、Yは、それぞれ独立して、水素原子又はア ニオンを表し、

 R^1 , R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、置換基を有し ていてもよい光学活性のアルキル基、置換基を有してい てもよい光学活性のシクロアルキル基、置換基を有して いてもよい光学活性のアラルキル基又は置換基を有して いてもよい光学活性のアリール基を表す。R⁴~R "は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有してい ても良いアルキル基、置換基を有していても良いアルケ

一般式 (1): RuXY (PR¹ R² R³) [R⁴ R⁵ C (NR⁶ R¹) -

ニル基、置換基を有していても良いシクロアルキル基、 置換基を有していても良いアラルキル基又は置換基を有 していても良いアリール基を表し、

又、R⁴ とR⁵ のいずれかと、R⁸ とR⁹ のいずれかと が結合して環を形成してもよい。n, mは、それぞれ独 立して、0又は1~4の整数を表す。) で表されるルテ ニウム化合物。

【請求項3】

一般式 (1) : RuXY (PR¹ R² R³) [R⁴ R⁵ C (NR⁶ R⁷) - $R^{8} R^{9} C (NR^{10} R^{11})]$ (1)

(式中、X、Yは、それぞれ独立して、水素原子又はア ニオンを表し、

R¹ , R² , R³ は全て同一の基であり、置換基を有し ていてもよい光学活性のアルキル基、置換基を有してい てもよい光学活性のシクロアルキル基、置換基を有して いてもよい光学活性のアラルキル基又は置換基を有して いてもよい光学活性のアリール基を表す。 R⁴ ~R 11 は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有してい ても良いアルキル基、置換基を有していても良いアルケ

ニル基、置換基を有していても良いシクロアルキル基、 置換基を有していても良いアラルキル基又は置換基を有

していても良いアリール基を表し、 又、R⁴ とR⁵ のいずれかと、R⁸ とR⁹ のいずれかと は結合して環を形成してもよい。 n, mは、それぞれ独 立して、0又は1~4の整数を表す。)で表されるルテ ニウム化合物。

【請求項4】

一般式(1):RuXY(PR¹ R² R³), [R⁴ R⁵ C(NR⁶ R⁷)- $R^8 R^9 C (NR^{10} R^{11})]$ (1)

(式中、X、Yは、それぞれ独立して、水素原子又はア ニオンを表し、

 R^1 , R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、置換基を有し ていてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいシ クロアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル 基又は置換基を有していてもよいアリール基を表し、R **,** R² , R³のうち、少なくとも一つは光学活性基で ある。 $R^4 \sim R^{11}$ は、それぞれ独立して、水素原子、置 換基を有していても良いアルキル基、置換基を有してい ても良いアルケニル基、置換基を有していても良いシク ロアルキル基、置換基を有していても良いアラルキル基 又は置換基を有していても良いアリール基を表し、 又、R⁴ とR⁵ のいずれかと、R⁸ とR⁹ のいずれかと が結合して環を形成してもよい。 n, mは、それぞれ独 立して0又は1~4の整数を表す。}で表されるルテニ ウム化合物の存在下に、一般式(2):Ra-CO-R b (2) (式中、Ra、Rbは相異なって、置換基を 有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよ いアルケニル基、置換基を有していてもよいシクロアル キル基、置換基を有していてもよいアラルキル基又は置 換基を有していてもよいアリール基を表す。)で表され るカルボニル化合物を水素化することを特徴とする、一 般式 (5): Ra-C* H (OH)-Rb (5) (式 中、Ra、Rbは前記と同じ意味を表し、C。は不斉炭 素を表す。)で表される光学活性アルコール類の製造方

【発明の詳細な説明】 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学活性アルコール類の製造に有用な新規ルテニウム化合物、及び該ルテニウム化合物を不斉還元触媒として用いることを特徴とする光学活性アルコール類の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光学活性アルコール類は、医薬、農薬の合成中間体として、あるいは液晶材料等として有用である。かかる光学活性アルコール類を製造する方法としては、1)パン酵母等の酵素を用いる方法や、2)金属錯体触媒を用いてカルボニル化合物を不斉水素化する方法等が知られている。

【0003】2)の方法としては、例えば、(1) As ymmetric Catalysis in Org anic Synthesis., pp56-82 (1 994). Ed. R. Noyoriに記載されている光 学活性遷移金属錯体触媒による官能基を有するカルボニ ル化合物の不斉水素化方法、(2) Chem. Re v., 9, 1051 (1992) に記載されているR u、Rh、Irの不斉錯体触媒による不斉水素移動型還 元反応による方法、(3)油化学、pp882-831 (1980) 及びAdvances inCataly sis., 32, 215 (1983). Ed. Y. Iz umi に記載されている、酒石酸を修飾した配位子を有 するNi 触媒を用いて不斉水素化する方法、(4)As ymmetric Synethesis., 5,第4 章 (1985). Ed. J. D. Morrisonに記 載されている不斉ヒドロシリル化による方法、(5) J. Chem. Soc. Perkin Trans. I I, 2039 (1985) 及びJ. Am. Chem. S oc., 109, 5551 (1987) に記載されてい る不斉配位子の存在下にボラン還元する方法、(6) A ngew. Chem. Int. Ed., 37, 1703 (1998) に記載の不斉水素化方法、及び、(7) A nbev. Chem. Int. Ed. 38, 495 (1 999) に記載の不斉水素化方法、等が知られている。 【0004】しかしながら、1)の酵素を用いる方法は 比較的高い光学純度のアルコール類を得ることができる ものの反応基質の種類に制約があり、しかも得られるア ルコール類の絶対配置も特定のものに限られるという問 題がある。

【0005】上記2)の方法のうち、遷移金属の不斉水 素化触媒による方法(1)の場合には、分子内に官能基 を含む、例えばケト酸のような基質に対しては高い選択 性で光学活性アルコール類は製造できるものの、反応速 度の点で難点があり、しかも、官能基を分子内に持たな い比較的単純なカルボニル化合物に対しては有効でな

【0006】又、(2)の方法では、水素移動反応は水 素源となる化合物が必須であり、(3)の方法では適用 できる基質が限定され、(4)のヒドロシリル化による 方法は原料が高コストとなり、いずれも不斉水素化に比較して不利である。さらに、(5)のボラン還元による方法では、ボランの取り扱い性に問題がある。

【0007】(6)の方法は、遷移金属の不斉水素化触媒と光学活性合窒素化合物と塩基の存在下に水素を作用させてカルボニル基を還元するものであり、光学活性アルコール類の優れた製造方法であるが、いずれも高価な光学活性リン配位子と光学活性ジアミンが必要であることから、金属錯体触媒が高価となり、その調製も煩雑になるという欠点がある。

【0008】又、前記(7)の方法のように、軸不斉を有する二座のリン配位子を用いてこれらの欠点の改善が試みられているが、軸不斉を有する二座のリン配位子自体の合成が困難であり水素化触媒の調製が煩雑であるという欠点は残り、さらに不斉還元反応の際に好ましくない立体構造の水素化触媒も同時に生成するため光学収率・基質選択性に問題がある。

[0009]

【発明の解決しようとする課題】このように、これまで 光学活性アルコール類を製造する方法は種々知られてい るが、いずれの方法も問題があり、一般性が高く、しか も容易に実施することができる方法とは言えなかった。 【0010】従って、光学活性アルコールを製造するた めの一般性の高い、しかも容易に実施可能な方法の実現 が望まれていた。

【0011】本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、不斉源として入手容易な光学活性ホスフィンと、入手容易な光学活性あるいはラセミのジアミンを配位子とする触媒、及びこの触媒を用いることを特徴とする光学活性アルコール類の実用的製造方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は第1に、一般式 (1): RuXY (PR¹ R² R³) _n [R⁴ R⁵ C (NR⁶ R⁷) - R⁸ R⁹ C (NR¹⁰ R¹¹)] _n

(1) {式中、X, Yは、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、カルボキシル基、水酸基、アルコキシル基等のアニオンを表し、 R^1 , R^2 , R^3 は、それぞれ独立して、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアクロアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基又は置換基を有していてもよいアリール基を表し、 R^1 , R^2 , R^3 のうち、少なくとも一つは光学活性基である。

【0013】 $R^4 \sim R^{11}$ は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していても良いアルキル基、置換基を有していても良いアルケニル基、置換基を有していても良いアラルキル基又は置換基を有していても良いアリール基を表し、 R^4 と R^5 のいずれかと、 R^8 と R^8 のいずれかが結合して、炭素環や含窒素へテロ環を形成してもよい。

n, mは、それぞれ独立して、0又は、1~4の整数を表す。)で表されるルテニウム化合物(「ルテニウム錯体」ともいう。)を提供する。

【0014】前記一般式(1)で表されるルテニウム化合物において、前記R¹,R²,R³は、それぞれ独立して、置換基を有していてもよい光学活性のアルキル基、置換基を有していてもよい光学活性のシクロアルキル基、置換基を有していてもよい光学活性のアラルキル基又は置換基を有していてもよい光学活性のアリール基であるのが好ましい。

【0015】前記R¹, R², R³ は全て同一の基であり、置換基を有していてもよい光学活性のアルキル基、置換基を有していてもよい光学活性のシクロアルキル基、置換基を有していてもよい光学活性のアラルキル基又は置換基を有していてもよい光学活性のアリール基であるのがより好ましい。

【0016】又、本発明は第2に、前記一般式(1)で表されるルテニウム化合物の存在下に、好適には、触媒量のルテニウム化合物の存在下に、一般式(4):RaーCO-Rb (4)(式中、Ra、Rbは、相異なって、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基又は置換基を有していてもよいアリール基を表す。)で表されるカルボニル化合物を水素化することを特徴とする、一般式(5):RaーC*H(OH)-Rb (5)(式中、Ra、Rbは前記と同じ意味を示し、C*は不斉炭素を表す。)で表される光学活性アルコール類を製造する方法を提供する。

【0017】第1の本発明によれば、簡便、かつ低廉された製造コストで大量合成が可能であり、しかも優れた不斉還元触媒活性を有する新規ルテニウム化合物が提供される。又、第2の本発明によれば、前記ルテニウム化合物を用いて、簡便、かつ高い光学収率及び化学収率で、種々の光学活性アルコール類を製造することができる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明は、上述したように、前記一般式(1)で表されるルテニウム化合物及び該ルテニウム化合物の存在下、好適には触媒量の存在下に、前記一般式(4)で表されるカルボニル化合物を水素化することを特徴とする、前記一般式(5)で表される光学活性アルコール類の製造方法である。

【0019】本発明における一般式(1)で表されるルテニウム化合物において、X, Yは、それぞれ独立して、水素原子、カルボキシル基、水酸基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、tーブトキシ等のアルコキシル基等のアニオンを表す。

 $[0020]R^1, R^2, R^3$ は、それぞれ独立して単 座のリン配位子を表し、具体的には、置換基を有してい てもよいアルキル基、置換基を有していてもよいシクロ アルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基又 は置換基を有していてもよいアリール基である。 【0021】本発明においては、前記R¹, R² のうち、少なくとも一つは光学活性基であり、R¹, R $P(x) = x^3$ のすべてが光学活性基であるのが好ましく、 $P(x) = x^3$ $, R^{2}, R^{3}$ が同一の光学活性基であるのがより好ま しい。ここで、「光学活性基」とは、**置換基**R¹、R 、R³を構成する炭素鎖に不斉中心を有する基をい う。即ち、該炭素鎖を構成する炭素原子のうち、少なく とも一つの炭素原子が不斉炭素原子である基である。 【0022】前記置換基を有していてもよいアルキル基 としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 ブチル、secーブチル、tertーブチル、ペンチ ル、イソペンチル、ネオペンチル、 tertーペンチ ル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、 ドデシル、メンチル、フィチル基等の炭素数1~20の アルキル基を、前記置換基を有していてもよいシクロア ルキル基としては、例えば、シクロプロピル、シクロブ チル、シクロペンチル、シクロヘキシル基等の炭素数3 ~8のシクロアルキル基を、前記置換基を有していても よいアラルキル基としては、例えば、ベンジル、αーメ チルベンジル、a, a-ジメチルベンジル、a-エチル ベンジル基等の炭素数7~20のアラルキル基を、ま た、前記置換基を有していてもよいアリール基として は、フェニル、ナフチル、アントラニル基等の芳香族炭 化水素基、フラニル、ベンゾフラニル基等の含酸素芳香

【0023】前記アリール基としては、例えば、下記一般式(6)~(6 *)で表される基が揚げられる。 【0024】

族複素環基、フェロセニル基等のメタロセニル基をそれ

(6) $Ar-C^*H(Or^1)r^2$

ぞれ例示することができる。

- (6') Ar-C* H (OSir'r"r'") r2
- (6") Ar-C* H (OH) r^2

【0025】上記式(6)~(6")式中、 r^1 , r', r'', r'', r''' 及び r^2 は、それぞれ独立して、水素原子、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、secーブチル、tertーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tertーペンチル、シクロペンチル、ヘキシル、シクロヘオシル、ヘブチル、シクロヘブチル、オクチル、シクロオクチル、ノニル、デシル、ドデシル基等の炭素数 $1 \sim 20$ の直鎖、分岐又は環状のアルキル基、

【0026】フェニルメチル、ジフェニルメチル基等の 炭素数7~20のアラルキル基、フェニル、ナフチル、 アントラニル基等の芳香族炭化水素基、フラニル、ベン ゾフラニル基等の含酸素芳香族複素環基、フェロセニル 基等のメタロセニル基、又は、トリメチルシリル、tertu=では、アナーブチルジメチルシリル、トリフェニルシリル等の 置換シリル基を表す。又、Artu、置換基 r^3 を有していてもよいフェニル、 α ーナフチル、 β ーナフチル基等のアリール基を表す。

【0027】ここで、r³としては、例えば、フッ素、 塩素等のハロゲン原子、メチル、エチル、プロピル、イ ソプロピル、ブチル、secーブチル、tertーブチ ル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tert ーペンチル、シクロペンチル、ヘキシル、シクロヘキシ ル、ヘプチル、シクロヘプチル、オクチル、シクロオク チル、ノニル、デシル、ドデシル基等の炭素数1~20 の直鎖、分岐又は環状アルキル基、メトキシ、エトキ シ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ヘキシル オキシ、シクロヘキシルオキシ基等の炭素数1~20の 直鎖、分岐又は環状アルコキシル基、フェニルメチル、 ジフェニルメチル基等の炭素数7~20のアラルキル 基、フェニル、ナフチル、アントラニル基等の芳香族炭 化水素基、フラニル、ベンゾフラニル基等の含酸素芳香 族複素環基、又は、フェロセニル基等のメタロセニル基 等が揚げられる。又、Arは、同一又は相異なる置換基 r³ を 2 個以上有していてもよい。

【0028】前記光学活性のアリール基(6)~

(6 *) の具体例としては、4- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} フェニル、3- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} フェニル、3- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} -5-メチルフェニル、5-メトキシー3- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} フェニル、5-クロロ-3- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} フェニル、5-フロロ-3- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} フェニル、5-フロロ-3- { (1*)-1-ヒドロキシエチル} フェニル、

【0029】4-{(1*)-1-メトキシエチル}フ ェニル、3ーメトキシー4ー { (1*) -1-メトキシ エチル フェニル、3ー ((1*) -1-メトキシエチ **ル** フェニル、3ー { (1*) -1-メトキシエチル} -5-メチルフェニル、5-メトキシ-3- {(1*) -1-メトキシエチル》フェニル、5-クロロ-3-{(1*) -1-メトキシエチル} フェニル、5-フロ ロー3ー {(1*) -1-メトキシエチル} フェニル、 4-{(1*)-1-ベンジルオキシエチル}フェニ ル、3-{(1*)-1-ベンジルオキシエチル}フェ ニル、3-{(1*)-1-ベンジルオキシエチル}-**5ーメチルフェニル、4ー {(1*)-1-フェノキシ** エチル} フェニル、3ーメトキシー4ー {(1*)-1 ーフェノキシエチル》フェニル、3-{(1*)-1-フェノキシエチル》フェニル、3ー {(1*)-1-フ ェノキシエチル - 5 - メチルフェニル、5 - メトキシ -3-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル、 **5-クロロー3- {(1*)-1-フェノキシエチル}** フェニル、5ーフロロー3ー {(1*)ー1ーフェノキ シエチル} フェニル、

【0030】4-{(1*)-1-(3,5-ジメチル フェノキシ) エチル} フェニル、3ー { (1*) -1-(3, 5-ジメチルフェノキシ) エチル} フェニル、3 - {(1*) - 1 - (3, 5 - ジメチルフェノキシ) エ チル ー5ーメチルフェニル、4ー {(1*)ー1ート リメチルシリルオキシエチル) フェニル、3ー {(1) *) -1-トリメチルシリルオキシエチル〉フェニル、 3-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル} -5-メチルフェニル、4-{(1*)-1-tert ーブチルジメチルシリルオキシエチル} フェニル、3ー メチルー4ー { (1*) ー1ーtertープチルジメチ ルシリルオキシエチル》フェニル、3-{(1*)-1 -tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル) フェ ニル、3ー { (1*) ー1ーtertーブチルジメチル シリルオキシエチル》-5-メチルフェニル、5-メト キシー3ー { (1*) ー1ーtertーブチルジメチル シリルオキシエチル》フェニル、5ークロロー3ー {(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フ ェニル、5-フロロー3-{(1*)-1-トリフェニ ルシリルオキシエチル} フェニル、

【0031】 3ーメチルー4ー {(1*) -1-トリフ ェニルシリルオキシエチル》フェニル、3ー {(1*) -1-トリフェニルシリルオキシエチル〉フェニル、3 - {(1*) - 1 - トリフェニルシリルオキシエチル} -5-メチルフェニル、5-メトキシ-3- {(1*) -1-トリフェニルシリルオキシエチル} フェニル、5 ークロロー3ー {(1*) -1-トリフェニルシリルオ キシエチル フェニル、5-フロロー3- {(1*)-1ートリフェニルシリルオキシエチル)フェニル、6ー {(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル、3 ー{(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル、 6-{(1*)-1-フェノキシエチル}-2-ナフチ ル、4~ {(1*) -1-ヒドロキシプロピル} フェニ ル、3ー((1*) -1-ヒドロキシプロピル)フェニ ル、3-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}-5-メチルフェニル、

【0032】 $4-\{(1*)-1-x++y7uUN\}$ 7x=N、 $3-\{(1*)-1-x++y7uUN\}$ 7x=N、 $3-\{(1*)-1-x++y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-x++y7uUN\}$ -5-x+N7x=N $3-\{(1*)-1-7x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-7x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-7x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-2x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-2x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-2x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-2x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-x+y-2-x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-x+y-2-x+y7uUN\}$ 7x=N $3-\{(1*)-1-x+y-2-x+y7uUN\}$ 7x=N ニル、3-{(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロ ピル} ー5ーメチルフェニル、4ー {(1*)-1-フ ェノキシー2ーメチルプロピル)フェニル、3ー { (1 *) -1-フェノキシ-2-メチルプロピル} フェニ ル、3-{(1*)-1-フェノキシ-2-メチルプロ ピル トラーメチルフェニル基等が挙げられる。ここ で、(1*)は不斉炭素の位置を表す。

【0033】前記R¹, R², R³の置換基を有してい てもよいアルキル基、置換基を有していてもよいシクロ アルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基、 置換基を有していてもよいアリール基の置換基として は、本反応を阻害することのない置換基であれば、その 置換位置、置換基の種類、置換基の数等に特に制限はな い。かかる置換基としては、例えば、炭化水素基、アリ ール基、アルコキシ基、シリルオキシ基及びハロゲン原 子から適宜なものを選択することができる。

【0034】前記(6)~(6 *) に対応する単座リン 配位子(8)~(8 *)は、例えば、Angew. Ch em. Int. Ed. 37, 1703 (1998) の方 法で、ケトン体(9)を不斉還元して(工程A)、得ら れた光学活性アルコール体(10)から誘導することが できる(下記反応式参照)。

[0035] 【化1】

【0036】又、アルコール体(10)の水酸基を置換 基(Rx)で保護して(工程B)、得られたエーテル体 (11) を、例えば、Chem. Commun., 21 26(1998)に記載の方法で、グリニャール試薬あ るいは有機リチウムを反応させた(工程C)後、三塩化

一般式 (7): [R⁴ R⁵ C (NR⁶ R⁷) - R⁸ R⁹ C (NR¹⁰ R¹¹)] (7)

で表されるジアミン配位子において、式中、 $R^4 \sim R^{11}$ は、それぞれ独立して、水素原子、置換基を有していて もよい直鎖若しくは分岐のアルキル基、置換基を有して いてもよい直鎖若しくは分岐のアルケニル基、置換基を 有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有してい てもよいアラルキル基又は置換基を有していてもよいア リール基を表す。又、前記R⁴ とR⁵ のいずれかと、R 置を有する単座リン配位子(8)及び(8')を得るこ とができる。又、Rxを脱保護することにより、単座リ ン配位子(8")を得ることができる。

[0037]

10 とR11 のいずれかとが一緒になって結合を形成して炭 素鎖あるいは含窒素ヘテロ環をなしてもよい。

【0038】前記一般式 (7) において、R⁴ ~R¹¹の 置換基を有していてもよい直鎖若しくは分岐のアルキル 基、置換基を有していてもよい直鎖若しくは分岐のアル ケニル基、置換基を有していてもよいシクロアルキル 基、置換基を有していてもよいアラルキル基又は置換基 を有していてもよいアリール基の置換基としては、本反応を阻害することのない置換基であれば、その置換位置、置換基の種類、置換基の数等に特に制限はない。かかる置換基としては、例えば、炭化水素基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アミノ基、複素環基等及びハロゲン原子からの適宜なものを選択することができる。

【0039】前記置換基を有していてもよい直鎖若しくは分岐のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、secーブチル、tertーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tertーベンチル、ヘキシル、ヘブチル、オクチル、ノニル、デシル、ドデシル基等の炭素数1~20のアルキル基を例示することができる。前記置換基を有していてもよいアルケニル基としては、ビニル、1ープロペニル、2ープロペニル、1ーブテニル、3ーブテニル、1,3ーブタンジエニル基等の炭素数1~20のアルケニル基を例示することができる。

【0040】前記置換基を有していてもよいシクロアル キル基としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチ ル、シクロペンチル、シクロヘキシル基等の炭素数3~ 8のシクロアルキル基を例示することができる。前記置 換基を有していてもよいアラルキル基としては、例え ば、ベンジル、α-メチルベンジル、α, α-ジメチル ベンジル、α-エチルベンジル基等の炭素数7~20の アラルキル基を例示することができる。前記置換基を有 していてもよいアリール基としては、フェニル、ナフチ ル、アントラニル基等の芳香族炭化水素基、フラニル、 ベンゾフラニル基等の含酸素芳香族複素環基、チェニル 基等の含イオウ芳香族複素環基、チェニル、フリル、ピ **ラニル、キサンテニル、ピロリル、ピリジル、イミダゾ** リル、インドリル、カルバゾイル、フェナントロリル等 複素単環又は多環式基、フェロセニル基等のメタロセニ ル基を例示することができる。

【0041】前記一般式(7)で表されるジアミンの例 としては、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、 1, 2-ジフェニルエチレンジアミン、2, 3-ジアミ ノブタン、1ーメチルー2.2ージフェニルエチレンジ アミン、4ーメチルー1, 2ージアミノー1, 1ージフ ェニルペンタン、3ーメチルー1,2ージアミノー1, 1ージフェニルブタン、1, 2ージアミノー1, 1ージ (p-メトキシフェニル) プロパン、4-メチルー1, 2-ジアミノー1, 1-ジ(p-メトキシフェニル)ペ ンタン、3ーメチルー1,2ージアミノー1,1ージ (p-メトキシフェニル) ブタン、1, 2-ジアミノー 1, 1-ジ(p-メトキシフェニル)-3-フェニルプ ロパン、1, 2-ジアミノ-1, 1-ジナフチルプロパ ン、4ーメチルー1,2ージアミノー1,1ージナフチ ルペンタン等を例示することができる。なお、これらの ジアミンが不斉炭素を有する場合には、これらはラセミ

体であっても光学活性体であってもよい。

【0042】前記 R^4 と R^5 のいずれかと R^{10} と R^{11} のいずれかが結合して炭素環を形成する場合としては、ラセミ又は光学活性の1,2-ジアミノシクロペンタン、1,2-ジアミノシクロヘキサン、1,2-ジアミノシクロヘプタン等を例示することができる。又、前記 R^4 と R^5 のいずれかと R^{10} と R^{11} のいずれかが結合して置換基を有していてもよい合窒素ヘテロ環をなす場合としては、例えば、2-(アミノメチル) ピロリジン、2-(1-アミノエチル) ピリジン等を例示することができる。

【0043】本発明のルテニウム化合物(1)は、ホスフィン配位子($PR^1R^2R^3$)、ジアミン配位子及びルテニウム化合物を適宜反応させることにより合成することができる。O価ルテニウム化合物を出発原料とする場合には、例えば、<math>Ru(COD)(COT) 錯体を用いることができる(ここで、CODはシクロオクタジェン、COTはシクロオクタトリエンをそれぞれ表す。)【0044】例えば、<math>Organometallics.,4,1722(1985)に記載の方法に従って、<math>Ru(COD)(COT) 錯体及びホスフィン配位子($PR^1R^2R^3$)から得られるRu($PR^1R^2R^3$)。 H_2)。 H_3 錯体に、ジアミンを反応させることにより、ホスフィンージアミンールテニウムヒドリド錯体(X=Y=H)を得ることができる。

【0045】即ち、ペンタン、ヘキサン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、エーテル、THF、ジオキサン等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコール系溶媒中、1~150atom、好ましくは5~20atomの水素雰囲気下、Ru(COD)(COT)錯体、ホスフィン配位子及びジアミンを1:1~3:1~3、好ましくは1:1~1、5:1~1.5のモル比で、-50℃~溶媒の沸点、好ましくは0~50℃で反応させることにより、ホスフィンージアミンールテニウムヒドリド錯体(X=Y=H)を得ることができる。

【0046】又、2価ルテニウム化合物を出発原料とする場合には、例えば、 $\{RuCl_2(C_6H_6)\}_2$ 錯体を用いることができる。例えば、Org.Synthesis.,71,1-13(1993)に記載の方法に従って、 $\{RuCl_2(C_6H_6)\}_2$ 錯体とホスフィンと配位子から得られる $RuCl_2(PR^1R^2R^3)_2$ (溶媒) x 錯体に、ジアミンを反応させることにより、ホスフィンージアミンールテニウムクロリド錯体(X=Y=Cl) を得ることができる。

【0047】 これらのものを安価かつ容易に合成するためには、3 価のルテニウム化合物、例えば、ルテニウム (111) ハライドの水和物($RuX'_3 \cdot xH_2O:$ ここで、X' は、塩素、臭素又はヨウ素を、x は 0~3 の数をそれぞれ表す。)を出発原料とする方法が好まし

い。より具体的には、例えば、"新実験科学講座"第7巻、p261(丸善)に記載の方法に従って、 $RuCl_3 \cdot xH_2$ Oとホスフィン($PR^1 R^2 R^3$)とを反応させて得られるホスフィンールテニウムクロリド錯体($RuCl_2$ ($PR^1R^2 R^3$)。)に、例えば、ファインケミカルス... 28, 60 (1999) に記載の方法に従って、ジアミンを反応させることにより、ホスフィンージアミンールテニウムクロリド錯体(X=Y=Cl)を得ることができる。

【0048】又、ホスフィンージアミンールテニウムクロリド錯体(X=Y=CI)を、水素化又は水素移動型還元反応条件下において処理することによって、一般式RuH2 ($PR^1R^2R^3$)2 $\{R^4R^5C(NR^6R^7)-R^8R^9C(NR^{10}R^{11})\}$ 2 で表されるホスフィンージアミンールテニウムヒドリド錯体(X=Y=H)を得ることができる(カルボニル化合物の水素化)。

【0049】即ち、先ず、RuX'₃・xH₂Oで表さ れるルテニウム化合物1当量と、ホスフィン(PR¹R ² R³) の3~10当量、好ましくは4~6当量を、適 当な有機溶媒中、−50℃~溶媒の沸点まで、好ましく は室温~溶媒の沸点迄の温度範囲で反応させることによ って、ホスフィンールテニウムクロリド錯体を得る。こ こで用いることのできる有機溶媒としては、例えば、ペ ンタン、ヘキサン、トルエン、キシレン等の炭化水素系 溶媒、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化 水素溶媒、エーテル、THF(テトラヒドロフラン)、 ジオキサン等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノー ル、2-プロパノール等のアルコール系溶媒、アセトニ トリル等のニトリル系溶媒、DMF(N, Nージメチル ホルムアミド), N-メチルピロリドン、1,3-ジメ チルイミダゾリジノン、DMSO(ジメチルスルホキシ ド)等の非水系極性溶媒等を揚げることができる。

【0050】次いで、得られたホスフィンールテニウムクロリド錯体1当量に、ジアミンの1~3当量、好ましくは1~1.5当量を、適当な有機溶媒中、-50℃~溶媒の沸点までの温度範囲、好ましくは0~50℃で反応させることによって、ホスフィンージアミンールテニウムクロリド錯体を得る。ここで用いることのできる有機溶媒としては、例えば、ペンタン、ヘキサン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、塩化メチレン、クロホルム等のハロゲン化炭化水素溶媒、エーテル、エトリル等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコール系溶媒、アセトニトリル等のニトリル系溶媒、DMF、Nーメチルピロリドン、1,3ージメチルイミダゾリジノン、DMSO等の非水系極性溶媒等が挙げられる。

【0051】さらに、得られたホスフィンージアミンー ルテニウムクロリド錯体1当量を、有機溶媒中、-50 ℃~溶媒の沸点までの温度範囲、好ましくは0~50℃ で、2~100当量、好ましくは2~10当量の塩基と 水素とを作用させることによって、ホスフィンージアミ ンールテニウムヒドリド錯体を得ることができる。この 反応に用いることができる有機溶媒としては、ペンタ ン、ヘキサン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶 媒、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水 素溶媒、エーテル、THF、ジオキサン等のエーテル系 溶媒、メタノール、エタノール、2ープロパノール等の アルコール系溶媒、アセトニトリル等のニトリル系溶 媒、DMF、N-メチルピロリドン、1,3-ジメチル イミダゾリジノン、DMSO等の非水系極性溶媒等が挙 げられる。又、用いられる塩基としては、NaBH4、 LiAlH』等の金属水素化物、MeMgBr、EtM qBr、MeLi、n-BuLi等の有機金属化合物、 KOH, EtOK, t-BuOK, NaOH, EtON a、t-BuONa、LiOH、EtOLi、t-Bu OLi等のアルカリ又はアルカリ土類金属の塩、n-B u』NBr等の4級アンモニウム塩等が挙げられる。 【0052】又、ホスフィンールテニウムクロリド錯体 (X=Y=C1) は、ホスフィンールテニウムクロリド 錯体1当量と、ジアミンの1~3当量、好ましくは1~ 1. 5 当量と、及び所望によりアルカリ又はアルカリ土 類金属の塩又は4級アンモニウム塩とを、ペンタン、ヘ キサン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、塩化 メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素溶媒、 エーテル、THF、ジオキサン等のエーテル系溶媒、メ タノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコー ル系溶媒、アセトニトリル等のニトリル系溶媒、DM F、N-メチルピロリドン、1,3-ジメチルイミダゾ リジノン、DMSO等の非水系極性溶媒中、-50℃~ 溶媒の沸点までの温度範囲、好ましくは0~50℃で反 応させることによってもホスフィンージアミンールテニ ウムヒドリド錯体(X=Y=H)を得ることができる。 【0053】以上のようにして合成される一般式(1) で表されるルテニウム化合物の代表例を下記第1表に示 す。なお、下記第1表中、(s, s) - DPENは (s, s) ージフェニルエテレンジアミンを、(1s, 2s) - CHDNは1, 2-シクロヘキサンジアミン を、また、(s)-DAIPENは、1-イソプロピル -2, 2-ジ(p-メトキシフェニル)エチレンジアミ ンをそれぞれ表す。

【0054】 【表1】

第1表

1		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No.	Х	R	diamine
H-1	н	(2*)-2-ブチル	(S, S)-DPE
I2	н	フィチル	(S, S)-DPE
1–3	Н	pーメンタンー3ーイル	(S, S)-DPE
1-4	Н	(α+)-α-メンチルベンジル	(S, S)-DPE
I - 5	H	4ー[(1*)-1-ヒドロキシエテル]フェニル	(S, S)-DPE
⊢ 6	Н	3ー{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I - 7	Н	5-メチル-3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
I 8	н	5-メトキシー3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-9	Н	5ークロロー3ー((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
i-10	Н	5-フロロー3-[(1+)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	(S, S) - DPE
I-11	Н	4-{{1*}-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S) - DPE
F-12	н	3ーメトキシー4ー[(1*)ー1ーメトキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-13	H_	3ー{(1+)-1-メトキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
1-14	Н	5ーメチルー3ー{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-15	Н	5ーメトキシー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-16	Н	5-クロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-17	Н	5-フロロー3ー((1*)-1-メトキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
I-18	Н	4ー[(1*)-1ーベンジルオキシェチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-18	Н	3ー((1+)-1-ベンジルオキシェチル)フェニル	(S. 6) - DPE
I-20	Н	[6ーメチルー3ー((1+)−1ーベンジルオキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE

*は不斉の位置を表す

[0055]

【表2】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No	X	R	diamine
⊢ 21	Н	4-{(1+)-1-フェノキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-22	Н	3-メトキシー4-{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
⊢23	Н	3-{(1*)-1-フェノキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
⊢24	н	5-メチル-3-{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S. S)-DPEN
1-25	Н	5ーメトキシー3ー((1+)ー1ーフェノキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-26	н	5-クロロー3-((1*)-1-フェノキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
1-27	н	5-フロロー3ー((1*)-1-フェノキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
I-28	H	4-{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(S. S) -DPE
J-29	н_	3-{(1+)-1-(3, 5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(S, S)-DPE
1-30	Н	5-メチル-3-{(1+)-1-(3, 5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-31	Н	4-((1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-32	н	3-{(1+)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S) - DPE
I-33	Н	5-メチルー3-{(1+)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-34	Н	4ー((1+)-1-text-ブチルジメチルシリルオキシェチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-35	н	3-メチル-4-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-36	Н	3-{(1*)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-37	Н	5-メチル-3-[(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(S, S) - DPE
1-38	Н	5-メトキシー3-[(1*)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(6, 6)-DPEN
i-39	Н	5-クロロー3-((1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(6, 6) - DPEN
I-40	Н	5-フロロー3-{(1 *)-1-トリフュニルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN

+ は不斉の位置を表す

[0056]

【表3】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No	х	R	enimsib
I-47	н	3ーメチルー4~((1*)-1ートリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
1-42	н	3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
1-43	н	5ーメチルー3ー((1 ♦) −1ートリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(6. S)-DPEN
1-44	H	5ーメトキシー3ー【(1*)-1ートリフェニルシリルオキシエチル】フェニル	(S, S)-DPEN
1-45	H	5-クロロー3-[(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(8, 8)-DPEN
1-46	H	5-フロロー3-((1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
1-47	H	6-{(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル	(S, S)-DPEN
1-48	H	3-{(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル	(S, S)-DPEN
1-49	Н	6-{(1+)-1-フェノキシエチル}-2-ナフチル	(S, S)-DPEN
<u>⊢50</u>	Н	4-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
I - 51	Н	3-{(1+)-1-ヒドロキシブロビル}フェニル	(S, S)-DPEN
I-52	н	5-メチル-3-[(1*)-1-ヒドロキシブロピル]フェニル	(S. S)-DPEN
F-53	H.	4-{(1+)-1-メトキシブロピル]フェニル	(S, S)-DPEN
⊢54	Н	3-{(1+)-1-メトキシブロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
I −55	H	5-メチルー3ー((1*)ー1ーメトキシブロビル)フェニル	(S, S)-DPEN
I - 56	Н	4-{(1*)-1-フェノキシブロビル}フェニル	(S, S)-DPEN
1 −57	Н.	3ー((1*)ー1ーフェノキシブロビル)フェニル	(S, S)-DPEN
i~58	. н	5-メチル-3-{(1*)-1-フェノキシブロビル}フェニル	(S, S)-DPEN
1-59	H	4-((1+)-1-ヒドロキシ-2-メチルプロピル)フェニル	(\$, \$)-DPEN
r-60	H	3-((1*)-1-ヒドロキシ-2-メチルプロピル)フェニル	(6, 6)-DPEN

+ は不斉の位置を表す

[0057]

【表4】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No	X	R	diamine
⊢61	н	5-メチル-3-((1*)-1-ヒドロキシ-2-メチルブロビル]フェニル	(S, S)-DPEN
1-62	Н	4ー{(1*)-1~メトキシ-2-メチルプロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
1-63	Н	3-[(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロビル]フェニル	(S, S)-DPEN
I-64	н	5ーメチルー3ー{(1+)-1-メトキシー2-メチルプロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
I-65	н	4ー((1+)ー1ーフェノキシー2ーメチルプロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
1-66	н	3-{(1*)-1-フェノキシー2-メテルプロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
1-67	H	5ーメチルー3ー((1+)-1-フェノキシー2-メチルプロピル]フェニル	(S, S)-DPEN
1-68	CI	(2 *) - 2 - ブチル	(S, S)-DPEN
I-69	a	フィチル	(S, S)-DPEN
1-70	Cl	pーメンタンー3ーイル	(S, S)-DPEN
H-71	CI	(α *) - α - メンチルベンジル	(S, S)-DPEN
⊢72	CI	4-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
⊢73	CI	3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
1-74	a	5-メチルー3-((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
1-75	a	5-メトキシー3-[(1*)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	(S, S)-DPEN
⊢76	a	5-クロロー3-[(1+)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	(6, 8)-DPEN
I-77	CI	5-フロロー3-{(1+)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
⊢78	CI	4-[(1+)-1-メトキシエチル]フュニル	(S, S)-DPEN
1-79	a	3-メトキシー4-((1*)-1-メトキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
1-80	CI.	3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN

+ は不斉の位置を表す

[0058]

【表5】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No.	Х	R	diamine
1 −81	CI	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
⊢82	CI	5ーメトキシー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル フェニル	(S, S)-DPE
⊢83	CI	5ークロロー3ー{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-84	CI	5-フロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-85	CI	4-[(1+)-1-ペンジルオキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
1-86	Cŧ	3ー((1+)ー1ーベンジルオキシェテル]フェニル	(S, S)-DPE
1-87	CI	5-メチル-3-((1*)-1-ベンジルオキシエチル)フェニル	(S, S) - DPE
1-88	CI	4-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-89	CI	3-メトキシ-4-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-90	Cł	3-[(1+)-1-フェノキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
J-91	CI	5ーメチルー3ー【(1+)ー1ーフェノキシエチル】フェニル	(S, S)-DPE
I - 92	CI	5-メトキシー3-((1*)-1-フェノキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
1-93	OI	5-クロロー3-{(1 *)-1-フェノキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
1-94	CI	5-フロロー3-{(1+)-1-フェノキシエテル}フェニル	(S, S)-DPE
I -9 5	CI	4-{(1*)-1-(3、5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(S, S)-DPE
⊢ 96	a	3-[(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(S, S)-DPE
1-97	CI	5ーメチルー3ー((1*)ー1ー(3,5ージメチルフェノキシ)エチル)フェニル	(S, S)-DPE
1-98	Ci	4ー{(1*)ー1ートリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-99	CI	3-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-100	CI	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ートリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE

* は不斉の位置を表す

[0059]

【表6】

第1表(つづき)

		$RuX_2(R_3P)_2(diamine)$	
化合物No	X	R	diamine
⊢ 101	CI	4-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
I-102	CI	3-メチルー4-((1*)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
I-103	CI	3-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル フェニル	(S, S)-DPEN
I-104	CI	5-メチル-3-((1+)-1-text-ブチルジメチルシリルオキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
I-105	CI	5-メトキシ-3-[(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(S, S)-DPEN
⊢108	CI	5-クロロー3-((1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(S, S)-DPEN
1107	CI	5-フロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S. S)-DPEN
1-108	CI	3ーメチルー4ー((1+)-1ートリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(S, S)-DPEN
I-109	CI	3ー{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S, S)-DPEN
I-110	CI	5-メチルー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(6, 6)-DPEN
I-111	CI	5-メトキシー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(8, S)-DPEN
I-112	Cl	5-クロロー3-((1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(S, S)-DPEN
I-113	CI	5-フロロー3-((1*)-1-トリフェニルシリルオキシェチル)フェニル	(S. S)-DPEN
1-114	CI	6-((1*)-1-メトキシエチル)-1-ナフチル	(S, S)-DPEN
I-115	CI	3-{(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル	(S, S)-DPEN
1-116	CI	6-{(1*)-1-フェノキシエデル}-2-ナフチル	(S, S)-DPEN
I-117	CI	4-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(S, 6)-DPEN
F-118	CI	3-{(1+)-1-ヒドロキシプロビル}フェニル	(S, S)-DPEN
i-119	Ci	5-メチル-3-{(1*)-1-ヒドロキシブロピル}フェニル	(S, S)-DPEN
H-120	а	4-{(1*)-1-メトキシプロピル}フェニル	(S. S)-DPEN

≠は不斉の位置を表す

[0060]

【表7】

第1表(つづき)

L		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
七合物No.	х	R	diamine
I-121	Ci	3-{(1+)-1-メトキシプロピル}フェニル	(S, S)-DPE
I-122	CI	5ーメチルー3ー{(1 ♦)ー1ーメトキシプロビル}フェニル	(S, S)-DPE
I-123	CI	4-((1*)-1-フェノキシプロピル)フェニル	(S, S)-DPE
1-124	Cł	3-((1*)-1-フェノキシプロピル}フェニル	(S, S)-DPE
H125	CI	5ーメチルー3ー【(1+)ー1ーフェノキシプロピル】フェニル	(S, S) - DPE
H128	CI	4-{(1*)-1-ヒドロキシー2-メチルプロピル}フェニル	(S, S) - DPE
I-127	CI	3-{(1*)-1-ヒドロキシ-2-メチルプロピル}フェニル	(S, S)-DPE
I-128	Ct	5-メチル-3-{(1*)-1-ヒドロキシ-2-メチルブロビル}フェニル	(S, S)-DPI
I-129	CI	4-{(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロピル}フェニル	(S, S)-DPE
I-130	_a	3-((1*)-1-メトキシ-2-メチルプロピル)フェニル	(S, S)-DPI
F131	_ CI	5-メチルー3-{(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロピル}フェニル	(S, S) - DPI
i-132	а	4ー【(1+)ー1ーフェノキシー2ーメチルプロピル】フェニル	(S, S) - DPE
I-133	_ CI	3-{(1*)-1-フェノキシー2-メテルプロピル}フェニル	(S, S)-DPE
1-134	CI	5-メテルー3-((1*)-1-フェノキシー2-メチルプロピル]フェニル	(S, S)-DPE
⊢ 135	OAc	(2*)-2-ブチル	(S, S)-DPE
1 −136	OAc	フィチル	(S, S)-DPE
<u>1−137</u>	OAo	pーメンタンー3ーイル	(S, S)-DPE
I-138	OAc	(α*)-α-メンチルベンジル	(S, S)~DPE
i-139	OAc	4-((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
	OAc	3-((1*)-1-ビドロキシエチルトフェニル	(S, S)-DPE

[0061]

【表8】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₈ P) ₂ (diamina)	
比合物No.	Х	R	diamine
I-141	OAc	5ーメチルー3ー((1*)ー1ーヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
I-142	OAc	5-メトキシー3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-143	OAc	5-クロロ-3-{(1+)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-144	OAc	5-フロロー3-{(1+)-1-ヒドロキシェチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-145	OAc	4ー【(1*)1ーメトキシエチル】フェニル	(S, S)-DPE
I-146	OAc	3ーメトキシー4ー{(1*)ー1ーメトキシェチル}フェニル	(S, S)-DPE
1-147	QAc	3ー((1*)ー1ーメトキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
I-148	OAc	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
I-149	OAc	5-メトキシー3-[(1*)-1-メトキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-150	0Ac	5-クロロー3-{(1+)-1-メトキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
1-151	OAc	5-フロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(6, 6)-DPE
F-152	OH	(2*)-2-ブチル	(S, S)-DPE
H153	OH_	フィチル	(S, S)-DPE
1-154	OH	pーメンタンー3ーイル	(S, S)-DPE
I-155	OH	(α *) - α - メンチルベンジル	(S, S)-DPE
⊢156	ОН	4-{(1+)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)DPE
⊢157	ОН	3ー((1+)−1−ヒドロキシエチル)フェニル	(6, 5)-DPE
I-158	OH_	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
⊢159	он_	5-メトキシー3ー((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
⊢ 150	DH	5-クロロー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE

+ は不斉の位置を表す

[0062]

【表9】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No.	Х	R	diamine
I-161	OH	5-フロロー3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S, S)-DPE
⊢162	OH	4ー{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DP8
I-163	ОН	3ーメトキシー4ー{(1*)ー1ーメトキシエチル]フェニル	(S, S) - DPE
⊢164	он	3-[(1*)-1-メトキシエチル]フェニル	(S, S)-DPE
I-165	ОН	5ーメチルー3ー((1+)ー1ーメトキシエチル)フェニル	(S, S)-OPI
⊢166	ОН	5ーメトキシー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPE
⊬ 167	ОН	5-クロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S) - DPI
⊢ 168	ОН	5-フロロー3-{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	(S, S)-DPI
I-169	Н	(2+)-2-ブチル	(1S,2S)-CH
I-170	Н	フィチル	(15,0S) - CH
1-171	Н	pーメンタンー3ーイル	(15,15)-CH
⊢172	Н	(α*)-α-メンチルベンジル	(15,2S)-CH
I-173	Н	4ー{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(1S,2S)-CH
I-174	H.	3ー{(1 *)ー1ーヒドロキシエチル}フェニル	(1S,2S)-CH
I-175	Н	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシエチル}フェニル	(1S,2S)-CH
I-176	Н	5-メトキシー3ー((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(15,2S)-CH
I-177	Н	5-クロロー3-{(1+)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	(15,25) - CH
I - 178	н	5-フロロー3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(15,25) - CH
⊢179	Н	4ー{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,2S) - CH
⊢180	Н	3-メトキシー4-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,2S)-CH
-	は不幸の		
]		【表10】	
		第1男(つづき)	

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No	X	R	diamine
I-181	Н	3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDN
⊢182	Н	5-メチル-3-{(1 *)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,2S)-CHDN
⊢183	н	5ーメトキシー3ー{(1+)-1ーメトキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
I-184	Н	5-クロロー3-((1+)-1-メトキシエチル)フェニル	(15,25) - CHD)
⊢185	Н	5ーフロロー3ー((1+)ー1ーメトキシエチル)フェニル	(15,25) - CHDA
⊢185	Н	4-{(1*)-1-ペンジルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
I-187	Н	3-[(1*)-1-ペンジルオキシエチル]フェニル	(15,2S) - CHD
I-188	Н	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーベンジルオキシエチル}フェニル	(15,2S)-CHD
H189	Н	4-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,2S)-CHDI
I-190	Н	3ーメトキシー4ー ((1 *)ー1ーフェノキシエチル)フェニル	(15,28) - CHD
I-191	Н	3-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDI
I-192	Н	6ーメチルー3ー((1*)ー1ーフェノキシエチル]フェニル	(15,2S) - CHDI
I-193	Н	5ーメトキシー3ー{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
I-194	Н	5-クロロー3ー【(1+)-1-フェノキシエチル】フェニル	(15,25)-CHD
- 195	Н	5-フロロー3ー[(1*)-1-フェノキシエチル フェニル	(15,25)-CHD
1-196	Н	4-[(1*)-1-(3.5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(15,2S) - CHD
1-197	Н	3ー{(1+)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(15,2S) - CHD
I-198	Н	5-メチルー3-{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(15,25) - CHDN
⊢ 199	Н	4-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(18,28) - CHDN
1-200	Н	3-{(1+)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDN

* は不斉の位置を表す

[0064]

【表11】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No.	Х	R	diamine
1-201	Н	5-メチル-3-{(1+)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
1-202	Н	4~[(1 *)~1~tert~ブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(15,25)-CHD
1-203	H	3-メチル-4-{(1*)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル フェニル	(15,25) - CHD
1-204	Н	3ー{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
1-205	H	5-メチルー3-((1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル)フェニル	(15,23) - CHD
1-208	Н	5-メトキシー3-{(1*)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(15,25) - CHD
1-207	Н	5-クロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
1-208	Н	5-フロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHD
1-209	Н	3ーメチルー4ー((1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(15,25) - CHD
I-210	Н	3-【(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル】フェニル	(15,25) - CHD
⊢211	Н	5-メチルー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
i-212	H	5ーメトキシー3ー【(1*)ー1ートリフェニルシリルオキシエチル】フェニル	(15,25) - CHD
I-213	Н	5-クロロー3ー{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHD
1-214	Н	5-フロロー3ー[(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(15,25) - CHD
1-215	н	6-{(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル	(15,2S) - CHD
<u> 1-216</u>	<u>H</u>	3-{(1*)-1-メトキシエテル}-1-ナフテル	(15,2S)-CHD
I-217	Н	6-{(1*)-1-フェノキシエチル]-2-ナフチル	(15,25) - CHDI
1-218	Н	4-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(18,28) - CHDI
I-219	Н	3-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(15,2S) - CHD!
1-220	H	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシプロピル}フェニル	(15,2S) - CHDI

+ は不斉の位置を表す

[0065]

【表12】

第1表(つづき)

	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)			
化合物No	Х	R	diamine	
1-221	Н	4ー{(1*)-1-メトキシプロビル フェニル	(1S,2S) - CHDI	
I-222	Н	3-((1*)-1-メトキシブロビル)フェニル	(15,25) - CHDI	
I-223	Н	5-メチルー3-{(1*)-1-メトキシプロビル]フェニル	(15,25) - CHDI	
I-224	H	4-{(1*)-1-フェノキシプロピル}フェニル	(15,25) - CHDI	
I-225	Н	3-{(1+)-1-フェノキシプロピル}フェニル	(13,2S) - CHDI	
1-226	н	5ーメチルー3ー[(1+)-1-フェノキシプロピル]フェニル	(15,25) - CHDI	
1-227	H	4-((1*)-1-ビドロキシー2-メチルプロビル]フェニル	(15,2S) - CHDI	
1-228	Н	3-{(1*)-1-ヒドロキシー2-メチルプロピル}フェニル	(15,25) - CHDI	
1 −229	H	5-メチルー3-{(1*)-1-ヒドロキシー2-メチルブロビル}フェニル	(15,25) - CHDI	
I-230	н	4~((1*)~1~メトキシ~2~メチルプロビル}フェニル	(15,25)-CHD	
1-231	н	3-{(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロビル}フェニル	(18,28) - CHD	
I-232	Н	6-メチルー3-((1*)-1-メトキシー2-メチルプロピル}フェニル	(15.2S) - CHDI	
I-233	Н	4-{(1+)-1-フェノキシー2-メチルプロピル}フェニル	(15,25) - CHDI	
1-234	H	3-{(1+)-1-フェノキシー2-メチルプロピル}フェニル	(15,25)-CHDI	
1-235	Н	5-メチル-3-{(1*)-1-フェノキシ-2-メチルプロビル]フェニル	(15,25) - CHDI	
I-236	CI	4-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDI	
I-237	CI	3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(15,25) - CHDI	
1-238	CI	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHD	
I-239	CI	5ーメトキシー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHDI	
⊢240	CI	5-クロロー3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(15,25) - CHDI	

+ は不斉の位置を表す

[0066]

【表13】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)	
化合物No	X	R	diamine
1-241	CI	5-フロロー3ー{(1+)-1-ビドロキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHDI
I-242	CI	4-((1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDI
⊢243	CI	3-メトキシー4-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHDI
⊢244	CI	3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,2S)-CHD
I-245	CI	5ーメチルー3ー{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	(18,28) - CHDI
⊢246	C)	5ーメトキシー3ー((1*)ー1ーメトキシェチル]フェニル	(15,25) - CHD
1-247	CI	5-クロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDM
1-248	CI	5-フロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHDN
1-249	Ci	4-{(1*)-1-ペンジルオキシエチル}フェニル	(15,2S)-CHD
I-250	CI	3-{(1*)-1-ベンジルオキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDI
1-251	CI	5-メチル-3-{(1*)-1-ペンジルオキシエチル]フェニル	(15,2S) - CHD
1-252	Cl	4ー{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,25)-CHD
I-253	CI	3-メトキシー4-((1+)-1-フェノキシエチル)フェニル	(15,29)-CHD
1-254	CI	3-{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,25)-CHD
I-255	a	5ーメチルー3ー{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,25) - CHDN
I-256	а	5ーメトキシー3ー((1*)ー1ーフェノキシエチル)フェニル	(15,2S)-CHDN
1-257	CI	5-クロロー3-{(1*)-1-フェノキシエチル フェニル	(15,2S)-CHDN
1-258	CI	5-フロロー3-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(15,25)-CHDN
I-259	CI	4ー{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(15,25)-CHDN
I-260	CI	3-{(1+)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル】フェニル	(15,25) - OHDN

+ は不斉の位置を表す

[0067]

【表14】

第1表(つづき)

L	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)				
化合物No.	Χ	R	diamine		
⊢261	CI	5ーメチルー3ー{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(15,2S) - CHD		
1-262	CI	4-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル]フェニル	(15,25) - CHD		
1-263	CI	3-{(1+)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(18,28) - CHD		
1-264	CI	5-メチルー3-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25) - OHD		
I-265	CI	4-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(15,25) - CHD		
1-266	CI	3-メチル-4-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25)-CH		
1-267	CI	3-{(1*)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15.2S)-CHE		
1-268	CI	5-メチル-3-{(1 *)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHE		
I-269	CI	5-メトキシ-3-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHE		
1-270	Ci	5-クロロー3ー((1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(15,2S) - CH		
I-271	CI	5-フロロー3-((1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(15,2S)-OH		
I-272	CI	3-メチル-4-[(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(15,25)-CHI		
I-273	Ci	3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシェチル}フェニル	(15,25)-CHI		
1-274	CI	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ートリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25)-CHE		
1-275	CI	5ーメトキシー3ー((1*)-1ートリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(15,2S) - CHE		
1-276	CI	5-クロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,2S) - CHD		
1-277	Cl	5-フロロー3-{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(15,25)-CHE		
I-278	CI	6-{(1*)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル	(1S,2S) - CHD		
1-279	а	3-{(1+)-1-メトキシエチル}-1-ナフチル	(15,25) — CHD		
I-280	7	6-[(1+)-1-フェノキシエチル]-2-ナフチル	(15,28) - CHD		

+は不斉の位置を表す

[0068]

【表15】

第1表(つづき)

		RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamino)	
化合物No	<u> </u>	R	diamine
I-281	CI	4-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(1S,2S)-CHD
I-282	CI	3-{(1+)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(1S,2S) - CHD
I-283	CI	5-メチルー3-{(1*)-1-ヒドロキシブロピル)フェニル	(15,2S) - CHD
I-284	CI	4-[(1+)-1-メトキシプロピル]フェニル	(15,25) - CHD
I-285	C)	3-{(1+)-1-メトキシプロピル フェニル	(15,2S) - CHD
⊢28 8	Cl	5-メチル-3-{(1*)-1-メトキシプロピル}フェニル	(15,2S) - CHD
I-287	Cl	4-{(1*)-1-フェノキシプロピル}フェニル	(15,25) — CHD
I-288	CI	3-{(1*)-1-フェノキシブロビル}フェニル	(15,2S) - CHI
⊢289	CI	5-メチル-3-{(1*)-1-フェノキシプロピル}フェニル	(15,2S)CHD
1-290	CI	4-{(1*)-1-ヒドロキシー2-メチルブロビル}フェニル	(15,25) — CHD
I-291	CI	3-{(1+)-1-ヒドロキシー2-メチルプロビル}フェニル	(15,28) - CH
1-292	CI	5ーメチルー3ー{(1+)-1-ヒドロキシー2-メチルプロピル}フェニル	(15,2S) — CHI
i-293	CI	4-{(1*)-1-メトキシ-2-メテルプロビル}フェニル	(15,2S)-CHI
1-294	CI	3-{(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロビル}フェニル	(15,25)-CH
I~295	a	5ーメチルー3ー((1*)ー1ーメトキシー2ーメチルプロビル)フェニル	(15,2S)-CH
J-296	a	4ー{(1*)ー1ーフェノキシー2ーメチルプロビル}フェニル	(1S,2S) - CHE
1-297	а	3-{(1*)-1-フェノキシー2-メチルプロピル}フェニル	(15,2S) - CHD
1-298	CI	5ーメチルー3ー{(1+)-1-フェノキシー2ーメチルプロビル}フェニル	(15,2S) - GHD
1-299	н	(2*)-2-ブチル	(S)-DAIPEN
1-300	н	フィチル	(S)-DAIPEN

第1表(つづき)

L	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)		
化合物No	Х	R	diamine
I-301	Н	pーメンタンー3ーイル	(S)-DAIPEN
⊢302	Н	(α *) – α – メンチルベンジル	(S)-DAIPEN
1-303	Н	4-[(1+)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	(S)-DAIPEN
I-304	H	3ー((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN
1-305	Н	5ーメチルー3ー((1+)-1ーヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN
1-306	H	5-メトキシ-3-((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN
1-307	<u>H</u>	5ークロロー3ー((1+)ー1ーヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN
I-308	Н	5~フロロー3~((1*)~1~ヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAJPEN
1-309	Н	4ー{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-310	_ н	3-メトキシー4-{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-311	Н	3ー{(1+)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-312	Н	5ーメテルー3ー{(1+)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-313	Н	5-メトキシー3ー{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-314	Н	5ークロロー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
⊢ 315	Н	5-フロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-316	Н	4~{(1*)~1~ベンジルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-317	Н	3~【(1*)~1~ペンジルオキシエチル】フェニル	(S)-DAIPEN
1-318	H	5-メチルー3-{(1+)-1-ベンジルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-319	Н	4-{(1*)-1-フェノキシエチル]フェニル	(\$)-DAIPEN
⊢ 320	н	3ーメトキシー4ー{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN

*は不斉の位置を表す

【表17】

第1表(つづき)

	$RuX_2(R_3P)_2(diamine)$				
化合物No	X_	R	dismine		
1-321	н	3-[(1*)-1-フェノキシエチル]フェニル	(S)-DAIPEN		
1-322	н	5ーメチルー3ー{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢323	Н	5ーメトキシー3ー((1*)ー1ーフェノキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢324	Н	5-クロロー3-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-325	Н	5-フロロー3-{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-326	Н	4ー{(1+)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-327	Н	3-[(1+)-1-(3, 5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(S)-DAIPEN		
I-328	H	5-メチルー3-{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(S)-DAIPEN		
1-329	н	4-{(1+)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢330	H	3ー【(1 *)ー 1ートリメチルシリルオキシエチル】フェニル	(S)-DAIPEN		
I-331	Н	5-メチル-3-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル フェニル	_(S)-DAIPEN		
J-332	н	4ー{(1*)-1-tertーブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-333	Н	3ーメチルー4ー[(1 +) - 1 - tertーブチルジメチルシリルオキシエチル]フェニル	(8)-DAIPEN		
1-334	Н	3-{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢ 335	н_	5ーメチルー3ー{(1+)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢336	Н	5-メトキシー3-{(1 *)-1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-337	. н	5-クロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-338	Н	5-フロロー3-{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-339	Н	3ーメチルー4ー{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-340	н	3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		

* は不斉の位置を表す

[0071]

【表18】

第1表(つづき)

	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)		
化合物No	Х	R	diamine
J-341	H	5ーメチルー3ー((1*)-1ートリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-342	Н	5ーメトキシー3ー{(1*)ー1ートリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN
⊢343	Н	5-クロロー3-((1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN
I-344	н	5-フロロー3-{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル]フェニル	(S)-DAIPEN
1-345	_H_	6ー{(1+)-1-メトキシエテル}-1-ナフチル	(S)-DAIPEN
1-346	<u>H</u>	3ー{(1*)ー1ーメトキシエテル}ー1ーナフテル	(S)-DAIPEN
1-347	Н	6-{(1*)-1-フェノキシエチル}-2-ナフチル	(S)-DAIPEN
1-348	Н	4-{(1+)-1-ヒドロキシブロビル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-349	<u>H</u>	3-{(1*)-1-ヒドロキシブロビル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-350	н	5-メチル-3-{(1*)-1-ヒドロキシプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-351	Н	4-((1+)-1-メトキシプロピル フェニル	(S)-DAIPEN
1-352	Н	3-[(1+)-1-メトキシプロピルトフェニル	(S)-DAIPEN
<i>1</i> −353	Н	5ーメテルー3ー{(1*)ー1ーメトキシプロビル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-354	H	4-((1+)-1-フェノキシプロピル)フェニル	(S)-DAIPEN
⊢355	H	3-{(1+)-1-フェノキシプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-356	<u>H_</u>	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーフェノキシブロビル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-357	Н	4-{(1*)-1-ヒドロキシ-2-メチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-358	Н	3~{(1*)~1~ヒドロキシ~2~メチルプロビル}フェニル	(S)-DAIPEN
1-359	Н	5ーメチルー3ー{(1+)-1ーヒドロキシー2ーメチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN
I-360	н	4-{(1*)-1-パトキシ-2-パテルプロビル}フェニル	(S)-DAIPEN

* は不斉の位置を表す

[0072]

【表19】

第1表(つづき)

	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)				
L合物No.	X	R	diamine		
I - 361	H	3ー((1*)-1-メトキシー2-メチルプロビル)フェニル	(S)-DAIPE		
1-362	н	5-メチルー3-((1*)-1-メトキシー2-メチルプロビル)フェニル	(S)-DAIPER		
1-363	н	4-{(1*)-1-フェノキシー2-メチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPE		
1-364	Н	3-{(1*)-1-フェノキシー2-メチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEI		
I-365	Н	5-メチルー3-((1*)-1-フェノキシー2-メチルプロピル]フェニル	(S)-DAIPEI		
1-366	O)	4-{(1+)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
⊢367	CI	3-{(1+)-1-ヒドロキシエチルトフェニル	(S)-DAIPE		
1-368	а	5-メテル-3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
1-369	CI	5-メトキシー3-((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAIPE		
I-370	CI	5-クロロー3-((1*)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	(S)-DAIPE		
I-371	CI	5-フロロー3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
1-372	CI	4-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
⊢ 373	a	3ーメトキシー4ー((1*)ー1ーメトキシエチル)フェニル	(S)-DAJPE		
1-374	а	3-{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
⊢375	а	5-メチルー3ー((1+)-1-メトキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEI		
I-376	_CI	5- 外キシー3-((1*)-1-メトキシエチル)フェニル	(S)-DAIPE		
1-377	CI	5-クロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
<u>1-378</u>	CI	5-フロロー3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEI		
⊢379	CI	4-{(1+)-1-ベンジルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		
H-380	CI	3-{(1+)-1-ベンジルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPE		

* は不斉の位置を表す

[0073]

【表20】

第1表(つづき)

	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamino)				
化合物No	X	R	diamine		
I-381	CI	5-メチルー3-{(1*)-1-ベンジルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-382	CI	4-[(1+)-1-フェノキシエチル]フェニル	(S)-DAIPEN		
1-383	a	3-メトキシー4ー{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-384	a	3-{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-385	CI	5-メチル-3-{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
H-386	a	5- パキシー3-{(1+)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-387	CI	5-クロロー3-{(1+)-1-フェノキシェチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-388	CI	5-フロロー3ー{(1*)-1-フェノキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-389	CI	4-{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル]フェニル	(S)-DAIPEN		
1-390	CI	3-{(1+)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-391	CI	5-メチルー3-{(1*)-1-(3,5-ジメチルフェノキシ)エチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-392	а	4-{(1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
J-393	a	3-((1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
H-394	CI	5-メチルー3ー((1*)-1-トリメチルシリルオキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN		
I-395	a	4~{(1 +)~1~tert~ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-396	G	3ーメチルー4ー {(1 •) − 1 − tortーブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-397	Oł.	3 − {(1 +) − 1 − tert − ブチルジメチルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-398	CI	5-メチルー3ー ((1*) - 1-tert-ブチルジメチルシリルオキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢399	CI	5-メトキシ-3-((1*)-1-tert-ブチルジメテルシリルオキシエテル}フェニル	(S)-DAIPEN		
⊢400	CI	5-クロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル フェニル	(S)-DAIPEN		

* は不斉の位置を表す

[0074]

【表21】

第1表(つづき)

	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)				
化合物No.	χ	R	diamine		
1-401	CI	5-フロロー3-((1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル)フェニル	(S)-DAIPEN		
1-402	CI	3-メチル-4-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-403	CI	3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-404	C!	5-メチルー3-{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I~405	ct	5-メトキシー3-{(1+)-1-トリフェニルシリルオキシェチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-408	CI	5-クロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-407	_ CI	5-フロロー3-{(1*)-1-トリフェニルシリルオキシエチル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-408	а	6-[(1+)-1-メトキシエチル]-1-ナフチル	(S)-DAIPEN		
1-409	а	3-((1*)-1-メトキシェチル)-1-ナフチル	(S)-DAIPEN		
1-410	а	6-{(1+)-1-フェノキシエチルト-2-ナフチル	(S)-DAIPEN		
1-411	a	4-{(1*)-1-ヒドロキシブロピル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-412	CI	3-{(1+)-1-ヒドロキシブロピル}フェニル	(S)-DAIPEN		
i-413	CI	5ーメチルー3ー{(1*)ー1ーヒドロキシブロビル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-414	CI	4-{(1+)-1-メトキシプロピル]フェニル	(S)-DAIPEN		
1-415	a	3-{(1*)-1-パキシブロビル]フェニル	(S)-DAIPEN		
I-416	CI	5ーメチルー3ー((1*)-1-メトキシブロビル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-417	CI	4-((1+)-1-フェノキシブロビル)フェニル	(S)-DAIPEN		
I-418	a	3-((1+)-1-フェノキシプロピル)フェニル	(8)-DAIPEN		
1-419	а	5ーメチルー3ー{(1*)-1-フェノキシブロビル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-420	Ct	4-{(1+)-1-ヒドロキシー2-メチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN		

◆は不斉の位置を表す

[0075]

【表22】

第1表(つづき)

1	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)				
化合物No	Х	R	diamine		
I-421	Ct	3ー{(1*)-1-ヒドロキシ-2-メチルプロビル}フェニル	(S)-DAIPEN		
1-422	CI	5ーメチルー3ー【(1*)ー1ーヒドロキシー2ーメチルブロピル】フェニル	(S)-DAIPEN		
I-423	CI	4ー{(1*)-1-メトキシ-2-メチルプロピル)フェニル	(S)-DAIPEN		
I-424	CI	3-{(1+)-1-メトキシー2-メチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-425	CI	5ーメチルー3ー((1*)ー1ーメトキシー2ーメチルプロピル)フェニル	(S)-DAIPEN		
1-426	CI	4ー((1*)-1-フェノキシー2ーメチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN		
F-427	CI	3ー((1*)-1-フェノキシー2-メチルプロピルトフェニル	(S)-DAIPEN		
I-428	CI	5-メチル-3-{(1*)-1-フェノキシ-2-メチルプロピル}フェニル	(S)-DAIPEN		
I-429	Н	(2*)-2-ブチル	Ethylenediami		
I-430	Н	フィチル	Ethylenediami		
1-431	Н	pーメンタンー3ーイル	Ethylenediami		
1-432	Н	(α *) – α – メンチルベンジル	Ethylenediami		
1-433	Н	4-{(1*)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	Ethylenediami		
I-434	Н	3-{(1+)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenediami		
1-435	Н	5-メチル-3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenediami		
1-436	н	5-メトキシー3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	Ethylenediami		
1-437	Н	5-クロロー3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenediami		
⊢438	Н	5-フロロー3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenediami		
I-439	Н	4-{(1*)1-メトキシエチル}フェニル	Ethylenediami		
1-440	Н	3ーメトキシー4ー((1+)ー1ーメトキシエチル)フェニル	Ethylenediami		

* は不斉の位置を表す

[0076]

【表23】

第1表(つづき)

	RuX ₂ (R ₃ P) ₂ (diamine)		
化合物No	X	R	diamine
I -44 1	н	3-[(1*)-1-メトキシエチル]フェニル	Ethylenediamine
1-442	H	5ーメチルー3ー((1*)ー1ーメトキシエチル)フェニル	Ethylenediamine
⊢443	Н	5ーメトキシー3ー{(1*)ー1ーメトキシエチル}フェニル	Ethylenediamine
I-444	Н	5ークロロー3ー{(1+)-1ーメトキシエチル]フェニル	Ethylenediamine
1-445	Н	5-フロロー3-{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	Ethylenediamine
F-446	OI	4-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenediamine
1-447	CI	3-{(1*)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenediamine
I-448	CI	5ーメチルー3ー【(1 *)ー1ーヒドロキシエチル】フェニル	Ethylenediamine
I-449	CI	5ーメトキシー3ー{(1+)-1-ヒドロキシエチル}フェニル	Ethylenodismine
1-450	Ci	5-クロロー3-((1+)-1-ヒドロキシエチル)フェニル	Ethylenediamine
1-451	а	[5-フロロー3-[(1*)-1-ヒドロキシエチル]フェニル	Ethylenediamine
1-452	Ct	4-{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	Ethylenedismine
1-453	G	3ーメトキシー4ー[(1*)ー1ーメトキシエチル]フェニル	Ethylenediamine
1-454	CI	3-{(1*)-1-メトキシェチル}フェニル	Ethylenediamine
I-455	C)	5-メチルー3ー{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	Ethylenediamine
1-456	Cl	5-メトキシ-3-{(1*)-1-メトキシエチル]フェニル	Ethylenediamine
⊢457	CI	5-クロロー3-{(1+)-1-メトキシエチル}フェニル	Ethylenediamine
I-458	CI	5-フロロ~3-{(1*)-1-メトキシエチル}フェニル	Ethylonodiamine

◆は不斉の位置を表す 【0077】以上にようにして得られるルテニウム化合 物(1)は、カルボニル化合物の不斉水素化触媒として 有用である。この不斉水素化反応は、一般式 (4):R a-СО-Rb (4)で表されるカルボニル化合物に 対して、ルテニウム化合物(1)を1/100~1/ 1,000,000 (mol/mol)、好ましくは1 /500~1/100,000の範囲で用いる。前記一 般式(1)において、X, Yが水素原子であるルテニウ ム化合物を用いる水素化反応は、ルテニウム化合物

(1) と一般式(4)で表されるカルボニル化合物とを 不活性溶媒中に混合し、水素圧をかけるか、水素供与体 の存在下、あるいは水素供与体の存在下に水素圧をかけ て攪拌することにより行うことができる。

【0078】前記一般式(1)において、X、Yが水素 原子以外の基であるルテニウム化合物を用いる反応の場 合には、該ルテニウム化合物(1)及び前記一般式

(4)で表されるカルボニル化合物とを、不活性溶媒中 で混合し、塩基の存在下に、水素圧をかけるか、水素供 与体の存在下、あるいは水素供与体の存在下に水素圧を かけ攪拌することにより行うことができる。

【0079】上記の塩基の使用量は適宜変更可能である が、一般的には、一般式(1)~(3)に相当するルテ ニウム化合物1当量に対して、好適には0.5~100 当量、より好適には2~40当量である。

【0080】用いることができる塩基としては、KO H、EtOK、t-BuOK、NaOH、EtONa、 t-BuONa、LiOH、EtOLi、t-BuOL i等のアルカリ又はアルカリ土類金属の塩、n-Bu』 NBr等の4級アンモニウム塩等を例示することができ る。又、その他として、NaBH』、LiAlH』等の 金属水素化物、MeMgBr、EtMgBr、MeL i、n-BuLi等の有機金属化合物等も使用すること ができる。

【0081】水素化反応に用いられる不活性溶媒として は、反応原料、前記生成物、前記添加物を可溶化するも のであれば特に制限はない。例えば、トルエン、キシレ ン等の芳香族溶媒、ペンタン、ヘキサン等の脂肪族溶 媒、塩化メチレン等のハロゲン含有炭化水素溶媒、エー テル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、メタノ ール、エタノール、2ープロパノール、ブタノール、ベ ンジルアルコール等のアルコール系溶媒、アセトニトリ ル等のニトリル系溶媒、DMF、Nーメチルピロリド ン、1,3-ジメチルイミダゾリジノン、DMSO等の 非水系極性溶媒を用いることができる。

【0082】ただし、本反応においては、生成物がアル コールであることからアルコール系溶媒が特に好適であ る。これら液体溶媒は単独でも用いることができるがこ れらの混合溶媒として用いることもできる。

【0083】溶媒の使用量は反応基質の溶解度及び経済 性により異なるが、例えば、 2ープロパノールを用いる 場合、基質濃度は1%以下の低濃度から無溶媒に近い状 態で行うことができるが、10~50重量%で用いるの が好ましい。本反応における水素圧力は、通常1~20 0気圧の範囲であり、好ましくは3~100気圧の範囲 である。反応温度は、経済性を考慮して、-30℃から 100℃で行うことが好ましく、25~40℃の室温付 近で反応を行うのが特に好適である。又、反応時間は、 反応基質濃度、温度、圧力等の反応条件によって異なる が、通常、数分から30時間で反応は完結する。本反応 は反応形式がバッチ式においても連続式においても実施 することができる。

[0084]

【実施例】次に、実施例により、本発明をさらに詳しく 説明する。なお、本発明は以下の実施例によって何ら限 定されるものではない。

【0085】実施例1

トリスー $\{3-\{(1R).-1-メトキシェチル\}$ フェニル $\}$ ホスフィン3 9. 6 mg $\{9.06\times10^{-5}$ mo 1) の2ープロパノール溶液 $\{5m1\}$ に、Ru $\{COD\}$ $\{COT\}$ 1 3. 0 mg $\{4.12\times10^{-5}$ mo 1 と、 $\{S,S\}$ $\{CS\}$ $\{S\}$ $\{S\}$

[0086] ¹H-NMR (CDCI₃, δppm): 8~7 (m, 24H), 6.8~6.6 (m, 10H), 4.6 (m, 2H), 4.1 (m, 2H), 3.9 (m, 6H), 3.6 (m, 2H), 3.0 (s, 18H), 1.4~1.2 (m, 18H)

³¹P-NMR (CDCI₃, δppm): 45.5 [0087] 実施例2

(1R) -1-フェニルエタノールの合成オートクレープ中、トリスー(3-〔(1R) -1-(tープチルジメチルシリルオキシ)エチル〕フェニル〉ホスフィン17.0mg(2.3×10⁻⁵mol)2-プロパノール溶液(5ml)に、Ru(COD)(COT)錯体3.7mg(1.15×10⁻⁵mol)と、(S,S)DPEN2.5mg(1.15×10⁻⁵mol)をアルゴン雰囲気下で溶解させた後、3気圧の水素雰囲気下で、30分間攪拌した。

【0088】次いで、予め調製しておいたアセトフェノン600ml(10mmol)と、0.5N-t-BuOK/2-プロパノール溶液0.1mlを溶解した2-プロパノール溶液1.5mlを上記反応液に加え、8気圧の水素雰囲気下で2時間攪拌した。反応液を分析したところ、標記化合物を99%以上の化学収率、及び、

(R) -体が81%eeの光学収率で得られていることがわかった。

【0089】実施例3

トリスー (3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル) フ

ェニル〉ホスフィンの合成

トリスー ${3-{(1R)-1-(t-ブチルジメチル シリルオキシ)}$ エチル ${)}$ フェニル ${)}$ ホスフィン800m g (1.09mmol)のTHF (10ml)溶液に、1N-n-Bu ${)}$ NF ${/}$ THF溶液3.5mlを加え、室温で6時間攪拌した。反応液を濃縮し、得られた残滓をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:ヘキサン ${/}$ 酢酸エチル=1 ${/}$ 1)により精製することにより、標記化合物310mg (0.78mmol;収率71%)を得た。

[0090] $^{1}H-NMR$ (CDCI $_{3}$, δ ppm): 1. 4 (d, 9H), 2. 0 (brs, 1H), 4. 8 (q, 3H), 7. 2-7. 1 (m, 3H), 7. 4-7. 3 (m, 9H)

【0091】実施例4

(1S) -1-フェニルエタノールの合成 オートクレーブ中、トリスー {3-〔(1R)-1-ヒ ドロキシエチル) フェニルホスフィン} 8.5 mg (2.16×10⁻⁵ mol) の2ープロバノール溶液 (5 mlml) に、Ru(COD)(COT)錯体3.4 mg(1.08×10⁻⁵ mol)と、(S, S) DPE N2.3 mg(1.08×10⁻⁵ mol)をアルゴン雰 囲気下で溶解させた後、3気圧の水素雰囲気下で30分 間攪拌した。

【0092】次いで、予め調製しておいたアセトフェノン650ml(0.55mmol)と0.5N-t-BuOK/2-プロパノール溶液0.1mlを溶解させた2-プロパノール溶液1.5mlを上記反応液に加え、8気圧の水素雰囲気下で2時間攪拌した。反応溶液を分析したところ、標記化合物を99%以上の化学収率、88%eeの光学収率で得られていることがわかった。【0093】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 簡便かつ低コストで大量合成が可能で、しかも優れた不 斉還元触媒活性を有する新規ルテニウム化合物が提供さ れる。又、本発明によれば、前記ルテニウム化合物を用 いて、簡便かつ高い光学収率と化学収率で、種々の光学 活性アルコール類を製造することができる。

フロントページの続き

(51) Int. CI. 7

識別記号

FI

テーマコート*(参考) // C07B 61/00

300

C 0 7 B 61/00

300

C 0 7 M 7:00